This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

MANUFACTURE OF PLATED MATERIAL

Patent number:

JP61064882

Publication date:

1986-04-03

Inventor:

KANBE TOKUZO; others: 02

Applicant:

NIPPON CHEM IND CO LTD:THE; others: 01

Classification:

- international:

C23C18/28

- european:

Application number:

JP19840184519 19840905

Priority number(s):

Abstract of JP61064882

PURPOSE:To obtain a plated plastic material by supporting noble metallic ions on a plastic material with a surface treating agent having noble metal capturing action and by forming a metallic film having high bonding strength by electroless plating. CONSTITUTION:Phenol resin powder is well mixed with an aminosilane com pound such as gamma-aminopropyltriethoxysilane as a surface treating agent having noble metal capturing action and an aqueous PdCl soln., and the mixture is dried and held at about 110 deg.C to support Pd ions on the surface of the powder. This powder is put in an electroless plating, soln., preferably an electroless nickel plating soln., and plating is carried out under stirring to obtain nickel plated powder. By this method a plated material suitable for use as a resin additive for providing electric conductivity is obtd.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61-64882

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)4月3日

C 23 C 18/28

7011-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

49発明の名称

めつき材料の製造方法

(2)特 顧 昭59-184519

图出 昭59(1984)9月5日

砂発 明 者 F 徳 蔵 **我孫子市泉38-17**

②発 明

浩

東京都江東区亀戸9丁目15番1号 日本化学工業株式会社

和器 明 態谷 八百三 新治郡极村吾妻二丁目805-204

②出 頣 人 日本化学工業株式会社

東京都江東区亀戸9丁目15番1号

砂代 理 弁理士 曾我 道照 外3名

の出 願 人 工業技術院長

20復代理人 弁理士 曾我 道照

外3名

1 発明の名称

めつき材料の製造方法

ュ 特許請求の範疇

- 4 合成樹脂材を予備処理技無理解めつき処理 して合成樹脂めつき材を製造する方法におい て、合成樹脂材に食金瓜搾が性速間処理剤に て黄金属イオンを担持させた後に無電解めづ き処理するととも特徴とする、めつを持の異
- 合成樹脂材がフェノール樹脂粉束である特 許舒求の範囲第1項記載のめつき材料の製造
- 2 黄金属捕捉性表面処理剤がアミノション系 化合物である特許請求の範囲第1項記載のあ
- 貴金属イオンがパラジウムイオンである枠 計算求の範囲官/復記収のめつきがの製造方

造方法。

3 発明の詳細を説明

厳僚上の利用分野

本見明はめつき状の製造方法、更に詳しくは 合成樹脂粉束の粒子表面に付着力の低れた無電 解めつきによる金属皮膜を形成してなるめつき 材の製造方法にかかり、その目的とするところ は、夢思性の放料あるいは、母母性を付与する ための樹脂醤加剤に渡しためつきがを競供する

従来の技術

一般に、熊微又は有機の素材を問わず、その 安留に領電解めつき皮膜を形成することは公知 である。近時、借意防止や、電磁波シールドの 分野で、各種の非常性材料の開発が盛んである が、その一つに無機粉束上に無電祭めつきした 導は材料の提案がされている。

しかし一段に舒腐数束のめつき品は、めつき 皮膜は比較的良好であるけれども比較が大きい ために合成樹脂や歯科 ピヒゥルへ の配合の尊に 分散性が 思いなどの欠点がある。

無電解めつきを行り場合、理常、素材に対してエッチング増感又は活性化等の耐処理操作を ぬし、その代表的なものとしては、例えば次の よつの方法があげられる:

- III 感受性化処理(可溶性 第/線塩例えば塩化易/ 線弗化第/語の/~/の8/8塩酸酸性水溶液 に常温で数分浸液又はスプレー処理)→放媒 化処理(0./~/8/8塩化パラジウムの塩酸酸 性水溶液に常温で数分浸液又はスプレー処理) →無関係めつき;
- (a) 験祭化処理(o. / 8/8 塩化ベラジウム、 / ~ s 8/8 塩化雨 / 毎の塩酸酸性コロイダル水 時液に常温で放分養資処銀)→活性化処理(塩酸又は硫酸の / o ~ s o s 又は奇性ソーダ

の / 0 ~ 1 0 多水浴放に容温で放分及仮処型) → 無证解めつき。

しかし、上記のように、逆来の前処理を踏して無電解めつきしても 合成樹脂基材は一般に疎 水性であるのみならず、無機基材と比べて弾性 があるため、めつき皮膜の付着力が弱い。

特に、合成物館への配合において、各種のミキサーでもつき粉体と配合する数に原稿作用を めつき皮膜に及ぼすためにめつき皮膜のクラン タヤ剣雕が生じて所謂の目的とする準電性が得 られないことが多い。

発明が解決しようとする問題点

このようなことから、本発明は合成樹脂表面に付着力の大きなめつき皮質を形成させることにある。即ち、本発明は従来のように合成樹脂表面を化学的又は物理的にエッチングすることに、ある程の資金風流提剤を用いて黄金風を設表面に担待させることによつて剣面な無関係のつき皮質が形成されることを知見し、本発明を完成したものである。

問題点を解決するための手段。 -

すなわか、本免明の製旨とするところは、合成問題材を干價処理機、無電解 50 つか処理して合成問題のつき好を製造する方法において、合成問題がに負金属情促性製質処理剤にて貴金原イエンを担押させた後に、無電解めつき処理することを特徴とするめつきがの製造法にかかる。

本発明において、めつを素材は合成樹脂がで あれば合成樹脂の複類は関わない。

これら合成樹脂の例としてフェノール樹脂、 ェポキン樹脂、ポリエステル樹脂、ナイロン樹 脂、ポリホレフィン樹脂、塩化ビニル樹脂、ポ リステレン樹屋、 ABS 樹脂等があげられる。

また、樹脂の形状は球形、だ内形、 機能 伏等 と如何なる形状又は 底型物であつてもよく、又 大きさも特に限定しない。

本発明は上記の如き、今成樹脂基材に無価所 めつき処理するに際し、前処理として摂脂基材 の表面に食金銭イオンを該金具補提色表面処理 利にて担持させる処理を行うことを特徴とする。

本発明にかいて食金属諸挺性表面処理剤というのは、カルボギンル高、エステル高、アミノ高、水酸高、ユトリル高、ハロゲン菌、シリコン又はナメンに結合するアルコギン高等の官能 酒を少なくとも!個以上有する有機化合物であって食金属イオンをギレート化又は線を形成し

かかる貴金属捕捉性表面処理剤としては、例 えばァーアミノブロビルトリエトキンシラン、 ァーメタアクリロキシブロビルトリエトキシシ タン、Nーターアミノエチルーァーアミノブロ ビルトリメトキシシラン等のアミノシラン化合 物、ヘキサメチレンジアミン、トリメチレンジ アミン、ジアミノドデカン毎のアミノ化合物、 マレイン酸、セペシン酸、アクビン酸等のジカ ルポン酸、トリエチレングリコール、ポリエチ レングリコール、ジグリコールアミン等のグリ コール化合物、マロンニトリル、ポリアタリロ ユトリル窓のニトリル化合物、イソプロピルト リ(ジオクチルビロフオスフエート)チタネー 1、チメニウムジ(ジオクテルピロフオスフエ ート)オキシアセテート、イソプロピルトリイ ソステナロイルチチネート等のテメネート化合 物、マレイン化ポリプタジエン、末端カルボキ シル化ポリプタジェン、末端ダリコール化ポリ プメジェン、アクリロニトリル/ブメジェン共 並合体、ポリブタジェン、毎のブタジェン重合 体、リノール酸、リノレン酸等の不適和脂肪酸。 が用いられる。

また、ととで貴金属というのは化学的つき被 からめつき基材表図、例えば粉体設園に金属を 析出させる筋の触媒効果を示す貴金以をいい、 例えばパラジウム、白金、金草があげられるが、 パラジウムが乗も好ましい。

樹脂基材の製面に食金属イオンを上配表面処 羅剤にて担持させるにはこの表面処理剤を適当 な啓集例えば水、又はエチルアルコール、アセ トン、トルエン、クメチルホルムアミド、ジメ チルスルホキシド、シオキサン等の有機存業に 溶解させて溶液とし、 この溶液にめって低材で ある例えば合成樹脂粉体を浸漉等の方法により 常温又は加熱下化接触させた後、溶媒を複数さ せる甚式法や、ヘンシェルミキサー導を用いて 機械的に影響を被避させる乾式接等がある。感 液中の表面処理剤農度なるが使用ははあつき基 材の例えば粉体の袋面肢や物性等あるいは表面 処理剤や溶媒等の種類によつて異たるものの符 に簡定はないが、少たくとも合成樹脂のよっき 差材表面に該表面処理剤の単分子層が形成しう る量を必要とする。

上記表面処理剤にて数変面に貴金属イオンを 銀枠させる方法としては、数表面処理剤と食金

属イオンとの混合溶液を子の関数して上記の如 を処理で行う場合や、子め上記の如"を表面処理 した後、次いで貴金属塩水溶液にて浸液やスプ レーあるいは浸润混合操作にて行う場合があげ られる。

溶媒が水の場合には前者の方法にてそめ食金銭イオンを表面処理剤にて接扱させた溶液にて 処理する方が操作上好ましい。

なか、いずれの場合にも例えば塩化黄金酸塩の加き可容性黄金属塩の濃度は 0.0 s ~ 0.5 g/s が好ましい。

かくしてめつき 基材製 面に費金属を担持させた 数は 存成を加熱又は 風 乾 たど 所述の方法にて 数 去し乾燥する。

なお表面が取別が加熱において配水組合する ようなものについては単に溶媒の提供のみなら す。0.5~3時間//0~//0でで加熱処理 を更に施してキュアリングさせるととが好まし い。

合成樹脂めつき基材に対する黄金質イオンの组

特別はそれらの後担や表面処理所の税質あるいは使用目的によつて一様ではないが、少くの場合メチルとして0.001~0.1 重度を、好ましくは0.0 / ~ 0.0 s 変圧をの乾値が適当である。

とのように、前処理を施した後に次いて無関 第めつき処理を進す。

. . . .

排開昭 61- 64882(4)

での場合の化学的のも思想は、従来公知の方法 に従って行うことができ、一般的には、金禺塩、 遠元剤、離化剤、設益剤、安定剤等を含むめつ も被が採用される。この場合、耐元剤としては、 次施リン酸ナトリウム、水気化ほうなナトリク ム、アミノボラン、ホルマリンでが採用され、 相化剤や根質剤としては、ギ酸、酢酸、コハク は、クエン酸、黄石酸、リンゴ酸、タリンン、 エチレングアミン、BOTA、トリエタノールア ミンなどが採用される。

 からなるものでその代表的なめつきてtiら金属として料、概を挙げることができる。

化学のつき処態は通常、単度 3 0 ~ 9 5 ℃で、 務好変面に均一を皮殻が必成されるようで、後 桿、例えば望気促祥を行いまから奨賞するのが 好ましい。

化学のつき処理を行う自合、通常は子の母母 された化学のつき俗に子句知歴した母素を協加して行われるが本発別はのつきあみが母素の母 合水中科訳されためつき処理所又はのつき名に なあるいはのつき 紅州を ものなどして母素を 毎一分数させたステリー中 に 化学のつき 放を経知してめつき処理することをできる。

本発明による設団に企園皮膜を有する合成倒 間份水にみつては、企風光沢を示すと共に、明 瓦性を有し、被々の完製剤、例えば、粉魚剤、 好色剤、増製剤でとして適用される。際に、ブ ラスチックヤゴムに対する充質剤として有利に お用される。

本発明の金風皮取を有する合成協園的体は、 とれをプラステックに対し、 10~10日日 5 環 成 添加することにより、 ブラステックに対し て、 加節性 日磁シールド性、 替 可防止性、 印数 的 致度を付与することが でき、 このようをブラ ステック 祖 成 切 は、 フィルム、 シート、 ベイブ、 その他の 成 形 体 材 等 として 好 迎 で ある。

次に本発明を存施例によりさらに関係に説明する。

交牌例 / ~ / /

平均数登 2.1 mm の x 水中 ン 均即 数 京 1 0 8 を、 日 1 数 K 示 T L) な 関 々 の 日 能 基 を も つ 石 倒 化 合 敬 を 辞 利 (水、 エ P ノ ー ル、 トル エ ン、 ア セ トン、 ジ メ テ ル 本 か ム T で ド 等) 1 0 0 mg K で 形 い さ せ た 白 豆 で 1 で 日 豆 鼓 さ せ た む 、 姓 区 で 1 0 で で 免 録 し 存 数 を 迎 及 さ せ た 。 女 に 0 . 1 3/8 の 也 化 バ ラ ジ ク ム の む む 取 使 し た 砂 に 没 に ひ に ひ に ひ か ひ し た ひ に 没 に し な が ら 国 匹 で 1 0 分 及 彼 し た 砂 に 没 し し の mg 心 太 で 1 回 太 死 し て パ ラ ツ ク ム イ

ポンを何口の末に狙控させた。次に、この前処 以されたエポテン別回母京を下記引/設記後の 組成の句で第二ンナルめつを敵中に殺入し、位 神しながら 6 な~9 5 ℃の区型でめつを処忍し 金四化で7 9 6 のユンナルめつ自み次を得た。

は / 皮 エッケルめつり 裕組成

	4 100 44
はロニッケル	2 3 8/8
次回りんロソーダ	2 3 8/8
タエンロソーダ	3 0 8/6
即収ソーダ	1 3 8/8
pH(色幻又は密性ソーダ)	4.1~ 1.

母られためつき物京を超級乳はた少段取り、 」の砂筒乳仰でこすつた砂切蔵型でめつき皮切の切印圏区を貸貸した。その結果をおよ変に外 図、は毎性と合せて示す。たかむり性はテスタ 一代で設定した。役中に示した符号〇は点好、 △は中午劣るととを示す。

み 3 表

实应例	表面处理剂	付着力	维尼亚	外號
,	Tーアオノプロピルトリエト キシンタン	0	oʻ	0
2	Nー声(Tミノエデル) アーアミノブロビル トリメトキシンラン	Ü	U	U
j	ナーメタアクリロキシブロビ トリメトキシンラン	~ O	Ö	o
#	トリメチレンジアモン	Δ	ပ	0
3	ジアミノドデカン	Δ.	U	0
4	マレイン値	Δ	0	Δ
7	イソプロピル(N エテルアミ。 テタネート	/) 	0	0
£	リノール像	Δ	0	Δ
•	ポリメチルメタフタリレート	0	0	0
10	ポリアクリルニトリル	~*	O .	0
11	ポリプタジェン	Δ	0	Δ

実施例!ユーノチ

平均粒径 1 3 8m のフェバール回接将来 2 0 8 をあり級に示す値々のシランカップリング刷 7 2 m8 及び塩化バラジウム 2.2 m8 の水溶液

待られためつを粉束 θ .ク Δ θ を実風例 / Δ \sim / θ と同一の方法で収を成形し、その体数固有抵抗を罰定した所 Δ ./ Δ Δ Ω - Δ Δ Δ Δ Δ

実施例!3

実践例/ 1 と同様の方法で平均粒子を314m のフェノール依頼粉末を前処理し、次に易り費 に示す無電解側めつき核に投入し提辞したがら 6 0 ℃の被逃でめつき処理し金銭化率」 0 5 の 網めつき粉末を得た。 30 m8 とよく配合しながら乾燥し、更大110 でで1時間保持してペナックムイオンを粒子後 質に困得させた。次いで、このようにして耐処 埋を終えた砂束を災機例1~11と同じ雑選が ニッケルめつき被中に投入し、投降しながら 40~10での波曲でめつき処理し、金属化率 401のニッケルめつき粉末を得た。

页られためつき份末 f. f 2 g とエボキシ山崎 f g (体積分率 c s s)を乳鉢でよく適合し、 s co X J ca X 2 nm の根を以形し、その体程機有低稅を想定した。結果を削引後に示す。

	· _6	3 J	_ 22	•
K	没面奶 翅素	¥		体值過有些抗
/ 2	ァーアミノプロ キシシラン	ピルト	y = +	0./2Ω—ca
/ 3	N一点アミノエ プロビルトリメ			0 . J 0 ()—ca
1#	ァーメタアクリ トリエトサンシ	ロキシ: ラン	プロピル	0.25Ω—ca

比較明

平均粒径11㎞ のフェノール樹脂粉末108

	<u>as</u>	4	数
统数制	洗腹解		
パラホル	ムアルテ	' '	158/8
BDTA-	- # Na		308/6
シビリ	f N		/ O ppm
7200	ナン代	; 7 9	J O ppm

倒めつきしたフェノール樹脂粉末を次に高ま 変に示す無電解説めつき液に投入し批伴しなが ちょよでの複韻でめつき処理し金銭化率!0.5 の載めつき粉末を得た。

	酱	3	表
シアンfl	1 集カリ		108/8
シナン(ヒナトリ	7 A	58/8
母性ソー	- 🖈		48/8
ほう未り	七水 景 力	y	5.48/6

得られためつき砂末・・フェリを実施例()~ (・と同一の方法で板を成形し、その体数固有 低気を適定した折・0・0×1Ω—cs であつた。

奖起的 / 4

合成樹脂製(フェノールーナイロン配台系樹

特開昭 61- 64882 (6)

館)の衣服用ポタン(麻伍! J mm) s O コモ 0.2 重量をェーアミノプロピルトリエトャシシ ランヤよび 0.03 重量も塩化パラジウムの進合水 格敦に入れて常盛にて提择しながらょり分詞及 徴処理した使分裂して水洗し、次いで乾燥した。

次いで、実施例!と同様に無程解ニンケル的 つき処理を行つたところ、いずれのポメンも均 一が娘娘できれいなニッケルガッき皮膜が形成 されていた。

本苑明にかかるめつき材は、遊路下の低的性 のある金属皮質が形成されるので、包磁波シー ルド材料、新電防止材料、必能性固料として効 果的に使用できる。

まためつき処理に当り、予め化学的又は疑惑 的に彼めつき姿面をエッチングに昼面化しない でめつき皮膜が形成されるので光択性の優れた どのが得られる。

特許出級人 日本化学工媒株式会社

) 一 工業技術院長

手 松 袖 正 容(自免)

昭和59年10月2日

特部疗及订 胶

1. 事件の投示

昭和59年经济期数184519年

2. 発明の名称

めつき材料の製造方法

3、辞正をする者

事件との関係 特許出職人 名称 首苯化學工業務完全経

名称 (114)工業技術院長

4. 代巫人(日本化学工業株式会社の)

7100

住所 東京都干代田区丸の内二丁目4番1号・ 丸の内ピルデインダ4階

電話・東京(218)5811[代表]

氏名 (5787)弁理士 曾 我 道 照 医花虫

復代理人(工業技術院長の)

7100

住所 東京都千代田区九の内二丁目4番1号 九の内ピルデイング4階

方式 🕟

. 電節・東京(218)5811[代表]

. 現語・東東(218)581](代表) [語音明 氏名 (5787)弁理士 曾 我 道 即 [監接]



5. 樹正の対象

(1) 明細書の発明の詳細な説明の樹

6、 糖正の内容

明都書弟2頁7~8行の「めつを付」を「めつき 材料しと特正する。